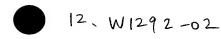
# EPOXY RESIN COMESITION FOR INK USE



Patent number:

JP60099179

**Publication date:** 

1985-06-03

Inventor:

ISHIMURA SHIYUUICHI; others: 01

Applicant:

ASAHI KASEI KOGYO KK

Classification:

- international:

C09D11/10; H05K3/28

- european:

**Application number:** 

JP19830205922 19831104

Priority number(s):

# Abstract of JP60099179

PURPOSE:To provide the titled one-pack type composition of rapid curability, with long pot life, switable for gravure printing, etc., comprising specific proportion of epoxy resin, pigment and imidazole derivative mixed beforehand with isocyanate compound as curing agent. CONSTITUTION:The objective composition can be obtained by blending at ordinary temperatures the following three components: (A) 50-100pts.wt. of an epoxy resin (pref. liquid bisphenol A-type one), (B)

1-20pts.wt. of an imidazole derivative mixed beforehand with isocyanate compound (pref. tolylenediisocyanate) and (C) 1-100pts. of pigment (e.g. ultramarine blue). Said imidazole derivative in the component (B) is pref. a reaction product form epoxy compound and an imidazole compound of formula (R1 is H, carbamoylalkyl, etc.; R2 is H, alkyl or aryl; R3 and R4 are each H or alkyl) pref. 2-methylimidazole.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑱日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-99179

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)6月3日

C 09 D 11/10 H 05 K 3/28 7342-4 J 7216-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

の出・頭頭 人

インキ用エポキシ樹脂組成物

②特 顧 昭58-205922

❷出 願 昭58(1983)11月4日

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

②代"理》大"《弁理士《豊田 『 善雄

新性力 1. 对映影点人

旭化成工業株式会社

明 細 1

1 発明の名称.

インギ用エポキシ樹脂組成物

2.特許請求の範囲

- (1) (A) エポキシ樹脂 50~100 重量部
  - (B) イソシアネート化合物と予め紹合された イミダゾール誘導体 1~20近量部
  - (C) 颜料 1~100 魚及部

を必須成分として合わすることを特徴とするイン キ用エポキシ側脂組成物。

(2) (A) 成分である工ポキシ樹脂が、液状のビスフェノール A 双工ポキシ樹脂である特許額水の範囲第 1 項記載のインキ用工ポキシ樹脂組成物。

(3) (B) 成分中のイミダゾール誘波体が式

· (式中 R 。 は水素原子、カルバモイルアルキ

ル、シアンアルキル、カルボキシアルキル、カルボアルコキシアルキル、ジアミノ-3-トリアジルーアルキル基を示し、R2 は水素原子、アルキル、アリール塩を示し、R3 は水素原子、アルキル塩を示し、R4 は水素原子、アルキル塩を示

で表わされるイミダゾール化合物とエポキシ化介物との反応生成物である特許請求の範囲第1項記載のインキ用エポキシ樹脂組成物。

3 発明の詳細な説明

エポキシ例脂はそのすぐれた接着性、強度、耐能性、電気絶殺性のために、接着剤、燃料およびインキ、積層、往型等の多方面に用いられているが、その多くは二液型である。二液型ではエポキシ関脂と硬化剤を別に保管し、必要に応じて再治

を認合し使用せればならないために、保管や取扱いが規雑である上に、可使時間が限られているので大量に混合しておくことができず、大量に使用するときは配合額度が多くなり能率の低下を免れないという欠点がある。

 コストが答しく高い。マイクロカブセル型式のものは現状ではカブセルの安定性が不十分であり、 製造コストも高く、実用化に至っていない。 モレキュラーシープ型式のものは水分に対して不安定 であり、特殊な分野で使用されているにすぎない。

このように、従来提案されている一級型インキ 用エポキシ樹脂組成物はいずれも実用上の雉点を れしているため、貯蔵安定性および硬化性にすぐ れ、容易に製造可能な一被型インキ用エポキシ樹 脂組成物の出現が大いに奨望されていた。

一方、このような一被型インキ用エポキシ例所 組成物は銅張稜層板のプリント回路板製造にもよく用いられている。一般に銅張稜形板のプリカ語板上に のでは、絶縁性のプラスチック基板上に のでは着し、 はった他のではないで、 なったといいで、 なったのなったが なった。 なったのなったが なった。 なったのようにして作成されるプリント回路板は、 そこのようにして作成されるプリント回路板は、そ

の回路が細くしかも複雑であるため、ハンダ付け 作業により回路の短絡が生じ易い。このためエッ チングして形成された回路板上には、後にハンダ 付けされる部分を除き、インキ組成物が塗布され る。この操作によって後にハンダ付け作業が行わ れても、回路の短絡は生じないものである。

一般にプリント回路板に使用されるインキ組成物は、エポキシーメラミン切脂、エポキシー以系切脂、アルキッドーメラミン切脂、アルキッドー
以来切脂を主成分とするものである。

これら従来使用されているインキ組成物に対し、いくつかの問題点が提起されている。 その後 例かを上げると、

①従来のインキ組成物は2種類の例別から成り、 これらの総合反応により生成した絶縁性網状高分 子段がハンダの付着を阻害するものであるが、 該 紹合反応によりホルムアルデヒドが発生し、使用 に際してホルマリン及がする。

②従来のインキ組成物は、不極発分の場合が50~ 80%程度である事から、所組の収みを得るために 比較的厚めに鉄布せねばならない。このような理由からも、高固形分(80~100%)でしかも硬化反応時に臭気性のガスを充生しないインキ川組成物が強く望まれている。この様な状況から特別的50-6408に示されている様に液状エポキシ樹脂に、イミダゾール化合物を配合した組成物も開発されているが、硬化性と貯蔵安定性の前で十分満足した結果が得られていない。

本発明者らは、このような従来の一般烈工ポキシ側脂組成物およびインキ用組成物のもつ欠点を
立服し、しかも一被型としての利点を十分に生かすことができる組成物を開発すべく鎌倉研究を重ね、本発明をなすに至ったものである。

すなわち、本発明は下記(A)、(B)、および(C)の三成分を必須成分とする一被照インキ 用エポキシ樹脂組成物に関するものである。

(A) エポキシ樹脂

(B) イソシアネート化合物と予め混合されたイ ミダゾール誘導体

(C) 颜料

好ましくは、液状のピスフェノールA型エポキシ樹脂である。

本苑明(B)成分中のイミダゾール誘導体とは、例えば1)イミダゾール化合物、ii)イミダ

ゾール化合物のカルボン酸塩および III) エポキシ 化合物とイミダゾール化合物あるいはイミダゾー ル化合物のカルボン酸塩との付加物を指すもので ある。

本発明(B)成分中のイミダゾール誘導体であ るエポキシ化合物とイミダゾール化合物あるいは イミダゾール化合物のカルボン酸塩との付加物の 製造に使用されるエポキシ化合物はモノエポキシ 化合物でもポリエポキシ化合物でもよい。モノエ ポキシ化合物としては、例えば、ブチルグリシジ ルエーテル、ヘキシルグリシジルエーテル、ラニ ニルグリシジルエーテル、p-キシリルグリシジル エーテル、グリシジルアセテート、グリシジルブ チレート、グリンジルヘキソエート、グリシジル ベンゾェート等が挙げられる。ポリエポキシ化合 物としては、何えば、ピスフェノールAのグリシ ジルエーテル型エポキシ樹脂、フェノールノボ ラックのグリシジルエーテル型エポキシ樹脂等、 上記の(A)として挙げたものを使用することが できる。モノエポキシ化合物よりもポリエポキシ

化合物のほうが官能基数が多いために、一被型インキ用エポキシ樹脂組成物中の成分(B)の過を少なくすることが可能となり、経済的に有利である。好ましくは、被状のピスフェノールA型エポキシ樹脂である。

本苑明 (B) 成分中のイミダゾール化合物およびイミダゾール化合物のカルボン酸塩の原料としての、イミダゾール化合物は式

(式中 R 1 は水素 原子、カルバモイルアルキル、シアンアルキル、カルボキンアルキル、カルボアルコキシアルキル、ジアミノ・3ートリアジルーアルキル基を示し、好ましくは水器 原子である。R 2 は水素 原子、アルキル、アリール基を示し、R 5 は水器原子、アルキル店を示し、R 6 は水素原子、アルキル店を示し、R 6 は水素原子、アルキル基を示す)

に示すものであり、例えば、イミダゾール、 2-人チ

ルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-イソプロピルイミダゾール。2-フェニルイミダゾール、2-ドテシルイミダゾール等が挙げられる。

好ましくは、2-メチルイミダゾールである。

又、イミダゾール化合物のカルボン酸塩としては、上記のイミダゾール化合物と塩を作る酸、例えば、酢酸、乳酸、サリチル酸、安息香酸、アジピン酸、フタル酸、クエン酸、酒石酸、マレイン酸、トリメリット酸等から作られる塩が挙げられる。

本発明(B)成分中のイミダゾール誘導体であるエポキシ化合物とイミダゾール化合物あるいはイミダゾール化合物のカルボン酸塩との付加物を製造する際のエポキシ化合物とイミダゾール化合物のカルボン酸塩との反応比は、イミダゾール化合物のカルボン酸塩とポキシ基が0.8 ないし1.5 個となるようにする。好ましくは1:1.2~1:1.5である。反応は無溶剤で行なってもよいが、適当な溶剤にイミダゾール



化合物をお解し、エポキシ化合物を摘下して行 なうほうが反応熱の飲まおよび粘度の低下の点で 有利である。溶剤はエポキシ樹脂に対して不活性 な労否族系、ケトン系が好ましく、例えば、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等が挙げられる。反応終了後滅圧下で溶剤を除去し、冷却して適当な被度に効砕することが硬化物性値から好ましい。

本免明(B) 成分中のインシアネート化合物としては、例えば、フェニルインシアネート 化 化 かい かい テトラメチレンジインシアネート い けい シャート 、 トリレンジインシアネート 、 トリレンジインショート 、 トリレンジインショート 、 トリレンジインショート 、 トリレンジインシャート 、 トリレンジインシャート 、 トリレンジインシャート 、 トリレンジインシャート と ポリエチレングリスシート と ポリエチレングリスシート と ポリエチレングリスシート と ポリエチレングリスシート と ポリエチレングリスシート と ポリエチレングリスシート と ポリエチレング

付加物、トリレンジイソシアネートとポリプロピレングリコールの付加物、ヘキサメチレンジイソシアネートとポリエチレンアジベートのプレポリマー等のポリインシアネート化合物が挙げられる。モノイソシアネート化合物のほうが好ましい。硬化性の値から、トリレンジイソシアネートおよびジフェニルメタンイソシアネートが更に好ましい。

本発明(B)成分の製造において、イミダゾール誘導体とインシアネート化合物の混合比は、イミダゾール誘導体の性状もしくはイソシアネート化合物の性状によっても異なるが、イミダゾール化合物 100 部に対し0.1 ~15部の範囲が舒ましい。イミダゾール誘導体とインシアネート化合物の危が少なければ成分(A)と成分(B)の配合時における貯蔵安定性(ポットライフ)を短かくし、又多過ぎても同様の結果をもたらす傾向にある。

本発明(B)成分の製造は、予め適度な粒度に 粉砕されたイミダゾール誘導体をエポキシ樹脂も

しくは、有級溶剤中に分散させ、攪拌を行いながらイソシアネート化合物を徐々に混合して行くして必必に応じて後に、有級溶剤を破圧し除去しても良い。この場合にいうイミダゾール誘導を付けるとは10ミクロン以下を示す。イミダグール誘導体の粒度は、成分(A)、成分(B)がポーンが成分(C)を配合して作成されたインキーのでは、なり、イミダゾール誘導体の粒度が小さければその逆の傾向を示す。以下を配ければその逆の傾向を示す。以下の対域では、大きければその逆の傾向を示す。以下の対域では、大きなれば貯蔵安定性を知かくする傾向にあり、好ましくは、平均粒径2~5ミクロンが良い

本免切でいう社度とは、日本粉体工業技術協会協の「熨集工学」(昭和57年免刊)の数ー4.4.中に示される遠心沈陽法又は沈陽法で認定されるストークス怪を指すものとする。又、平均粒径は、モード径を指すものとする。

本苑明(C)成分の顔料としては、例えば、グンジョウ、カドミウムエロー、ペンガラ、クロムエ

ロー、鉛白、チタン白、カーボンブラックなどの無級顔料、アゾ系、トリフェニルメタン系、キノリン系、アントラキノン系、フタロシアニン系などの有級顔料、沈降性磁酸バリウム、炭酸カルシウム、カオリン、水酸化アルミニウムなどの体質
配料をあげることができる。

本苑明により一液型インキ川エポキシ樹脂組成物の製造は、前記(A)、(B)、(C) 三成分を常温で混合することによって容易に行なうことができる。三成分を同時に混合してもよく、任廷の二成分を先に混合して後に残りの一成分を混合してもよい。

エポキシ化合物とイミダゾール化合物あるいはイミダゾール化合物のカルボン酸塩との付加物をエポキシ樹脂の硬化剤として用いることは公知であるが、これにイソシアネート基を有する化合物を単に混合するだけで貯破安定性にすぐれ、かつ低温下で短時間の硬化条件で十分に硬化する、従来知られているものよりはるかにすぐれる性能を示す一般型インキ用エポキシ樹脂組成物が得られ

るという事実は、発明者らがはじめて明らかに見 い出したものである。

その他の成分としては、他種硬化剤、有機溶剤、反応性和釈剤、無反応性和釈剤、変性エポキシ樹脂などが挙げられる。

挙げられる。

有機溶剤としては、例えばトルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、の酢酸エチル等が挙げられる。

反応性希釈剤としては、例えばブチルグリシジルエーテル、N、N´ージグリシジル-0ートルイジン、フェノキシエーテル系グリシジルエーテル、スチレンオキサイド、エチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、1.6 ヘキサンジオールジグリシジルエーテルなどが挙げられる。

非反応性希釈剤としては、例えば、ジオクチルフタレート、ジブチルフタレート、ジオクチルア ジペート石油系溶剤などが挙げられる。

変性エポキシ樹脂としては、例えばウレタン変性エポキシ樹脂、ゴム変性エポキシ樹脂、アルキド変性エポキシ樹脂などが挙げられる。

本発明においては、単に成分(A)、(B)、 (C)を認識するだけで容易に一液型インキ用エポキシ組成物が得られ、 かつ本組成物は容温で

6 。月以上も安定に貯蔵でき、しかも80~140 ℃ で20~40分以内に硬化し得るという性能を示す点 で、従来提案された他の一被型インキ川エポキシ 樹脂組成物よりも格段に優れていると言える。

水発明の一般型インキ用エポキン樹脂組成物は すぐれた性能を示す事から、ソルダーレジストイ ンキ、ハンダスルホール用インキ、耐楽品性永久 レジストおよび耐楽品性・物理的強度を必要とす る数料用などの広い範囲に応用出来る。

木苑明の一被型インキ用エボキシ胡脂組成物を使用する場合の方法としては、スクリーンプロセス印刷、凸版印刷、平版印刷、グラビア印刷などを用いる事が出来る。

以下、例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、これらの例によって本発明の報例を顧限されるものではない。

製造例 1 [成分(B)の製造]

提拌機、滴下裝置、コンデンサーのついた3 g ガラスフラスコに2-メチルイミダゾール300g、キ シレン900gを仕込み、優拌しながらオイルバスで 110 ~120 ℃に加熱して溶解した。120 ℃において AER3 30 (加化成工業 瞬製ビスフェノール A ジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂の商品名、エポキシ当登 185) 85 0 8を 1 時間半にわたって稿下し、反応を行なった。反応時の発熱を抑えるため、オイルバスの程度を下げ、反応程度を120 ℃にコントロールした。生成した付加物はキシレンに不容のため、系から分離してきた。

優拌を停止し、上層のキシレンを削斜して分離し、残留キシレンを10mmHgの該圧下140 ℃で福夫して融解状態でフラスコから平たい後四へ扱し出し、さらに180 ℃ 1 時間乾燥して暗赤色の付加物を得た。

得られた暗赤色の付加物を約20メッシュ程度に 和粉砕した後微粉砕し、平均粒径2~5ミクロン の粉末を得た。

この粉末を100gとシクロヘキサン140gを攪拌 級、額下裝置、コンデンサーのついた12のガラスフラスコに投入し、攪拌しながらウォーターバスで50°0 に加熱後、トリレンジイソシアネート 4.3gを摘下し、その温度で1時間半混合した。 混合後、系を減圧しシクロヘキサンを除去、粉末のトリレンジイソシアネート組合物を得た。

实施例 1

製造例 1 で得られた、粉末のトリレンジイソシアネート混合物 8g、 AER331( 旭化成工築 鮄製 ビスフェノール A ジグリシジルエーテル型エポキシ 樹脂の商品名) 100g、チタン白5g、炭酸カルシウム5gを三本ロールで混練した。この和成物を用いて硬化性、貯蔵安定性を翻定した。結果を以下に示す。

# 1.硬化性(ゲルタイム)

担	贬		ゲルタ	1	٣
100	°C			9	分
120	°C	•		ż	分
140	°C '			5 0	54

(ゲルタイムとは各温度の鉄板上に組成物を0.5g のせ糸ひきがなくなるまでの時間である)

#### 2. 貯 疏 安 定 性

祖 度 貯蔵安定性

25°C 6。月以上 40°C 2。月以上 50°C 14日以上

( 脚定方法は実施例 1 と何様の方法を用いた) 実施例 3

### 1. 硬化性

樞 度 ゲルタイム 120 ℃ 4分

2. 貯蔵安定性

25℃ 6 月以上 40℃ 2 月以上

50℃ 14日以上

(貯蔵安定性とは各温度において粘度上外が2倍以下の期間を示す)

#### **速例** 2

製造例 1 で得られた粉末のトリレンジイソシアネート混合物 8g、AER331 (加化成工 菜牌製ビスフェノール A ジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂の所品名) 100g、タルク20g およびベンガラ2gを三本ロールで器線した。この組成物を用いて硬化性、貯蔵安定性の測定をした。結果を以下に示す。

#### 1. 硬化性

担	度	ゲルタイム
100	°C .	125
120	℃	3 3
140	°C	1 4

#### 2: 貯 疏 安 定 性

榅 度 貯蔵安定性

担 度 貯 版 安 定 性 40℃ 2 。 月 以 上

#### 3.硬化物々性

予め 120 ℃に加熱された往型用金型に上配組成物を施し込み 120 ℃オーブンに 30分間放置し、硬化 させた 柱型物 を用いて以下の物性を測定し

#### ① 熱 変 形 温 度 (ASTH-D-648-72に 準 する)

為変形温度 128 ℃

②耐水、耐聚品性(JIS-K8911に準ずる)

都		液	名	20日後重量增(%)	
	*	k		0.348%	
5	%	磁	礆	0.328%	
5	%	砌	酸	0.333%	
5 % 群 酸		缺	0.355%		
102	カ	t 1	ソーダ	0.326%	
882	,	9 1	・・ル	0.380%	

③体積抵抗率 (JIS-K-8911に準ずる)

体 積 抵 抗 率 10<sup>15</sup> Ω co以上